

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12960**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **12293**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2007**

(54)

Ławka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.08.2008 WUP 08/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Politechnika Poznańska, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Boneneberg Wojciech, Poznań, (PL);
Sobusiak Dorota, Poznań, (PL);
Szymański Piotr, Poznań, (PL)

PL 12960

Nr Rp. 12960

Klasa 06-01

Ławka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ławka, mająca zastosowanie jako element do wypoczynku w przestrzeniach publicznych i obiektach wewnętrznych.

Znane są ławki, mające kształtowe siedzisko. Siedziska te montowane są do podstawy.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono w schemacie na rysunku i na fotografii, gdzie przedstawiono zestawionych kilka ławek.

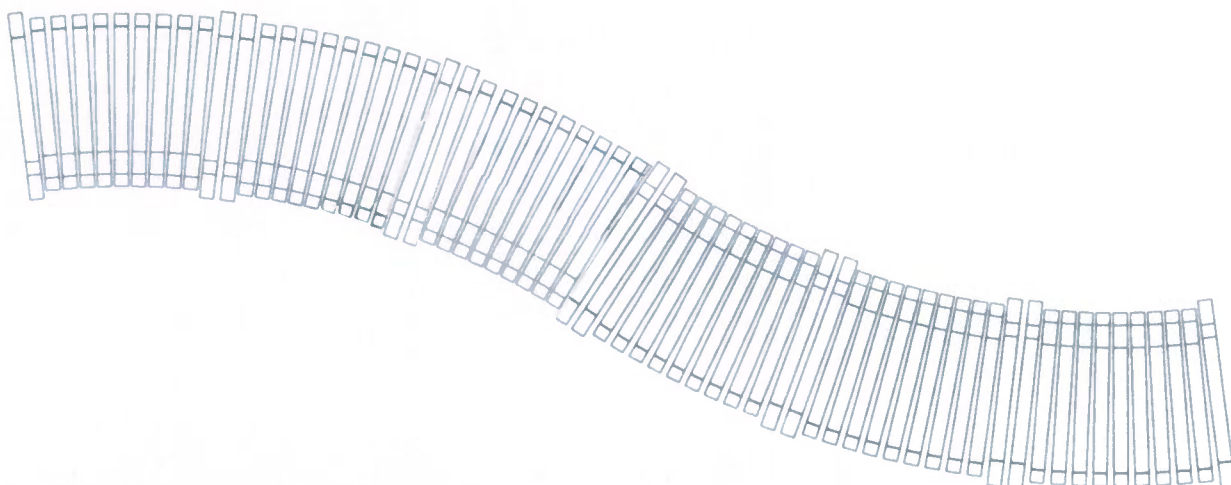
Ławkę stanowi zestaw kształtowych ram o zarysie wieloboku z łukowymi krawędziami spiętych złączem. Zewnętrzne ramy każdej z ławek mają większą wysokość. Można stosować zestaw takich segmentów do przedłużenia konstrukcji ławki.

Ławka wykonana jest z drewna o dowolnej barwie powierzchni.

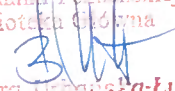
Cechami istotnymi, wyróżniającymi przedmiot wzoru przemysłowego od innych ławek jest zestaw kształtowych ram o zarysie wieloboku z łukowymi krawędziami, przy czym zewnętrzne ramy każdej z ławek mają większą wysokość.

Rzecznik patentowy
Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Główna

inż. Barbara Urzaińska-Luczak



Rzecznik patentowy
Politechniki Poznańskiej
Biblioteka Główna


inż. Barbara Urbanska-Luczak